⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

母公開特許公報(A) 平1-132626

@Int,Cl.4	識別記号	庁内整理番号	磁公開	平成1年(1989)5月25日		
C 08 G 61/08 G 02 B 1/04 G 11 B 7/24	NLH	2102-4 J 7915-2H Z-8421-5D 審査請求	未請求	発明の数 1	L (全 ₁₄ 頁)	
● 発明の名称 光学材	料					
	②特 · 顯 ❷出 · 顯	昭62-288528 昭62(1987)11月17日				

						-		
⑦発	朔	者	後	藤	幸	本	東京都中央区築地2丁目11番24号 内	日本合成ゴム株式会社
⑫発	明	者	小	宮		全	東京都中央区築地2丁目11番24号	日本合成ゴム株式会社
砂発	明	者	山	原	•	登	東京都中央区築地2丁目11番24号	日本合成ゴム株式会社
個発	明	者	飯	尾		章	東京都中央区築地2丁目11番24号内	日本合成ゴム株式会社
øж	頸	人	日本	合成ゴ	ム株式	会社	東京都中央区築地2丁目11番24号	

明 知 會

1.発明の名称

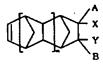
光学材料

2.特許請求の範囲

00代 理 人 弁理士 大井 正彦

1) 下記一般式(1) で表わされる少なくとも 1種の化合物の重合体または該化合物と他の共重 合性モノマーとを重合させて得られる重合体を、 水素添加して得られる重合体からなることを特徴 とする光学材料。

一般式(I)



(式中 Aおよび Bは水条原子または炭素数 1~10 の炭化水素基、1 および Tは水条原子、炭素数 1~10 の炭化水素基、ハロゲン原子、ハロゲン原子で置換された炭素数 1~10 の炭化水素基、 ←CH₂)_aCOOR'、←CH₂)_aCOOR'、←CH₃)_aCOO2 、 ←CH₂)_aCONR²R³、←CH₂)_aCOO2 、←CH₃)_aOCO2 、 ←CH₂)。OZ 、←CH₂)。4または Xと Yから構成され

び『の少なくとも』つは水素原子および炭化水素 基から遅ばれる基以外の苺、m は 0 または 1 である。なお、 R^1 、 R^2 、 R^2 および R^4 は炭素数 1 \sim 20の 炭化水素基、2 は炭化水素基またはハロゲンで置 検された炭化水素基、M は SiR^2 , D_{3-p} (R^3 は炭素数 1 \sim 10の炭化水素基、Dはハロゲン原子、-0CD R^3 または-0 R^3 、pは 0 \sim 3 の整数を示す)、 n は 0 \sim 10 の整数を示す。)

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、ビデオディスク、コンパクトディスク、追記可能な光ディスク、記録・前去・再生可能な光ディスク、プラスチックレンズなどの材料として好選に使用される光学材料に関するものである。

〔従来の技術〕

近年において、遺明性樹脂は、自動車部品、無

明機器、電気部品、雑貨など通常の透明性が要求 される成形材料として使用される以外に、光学的 性質を重要視する光学材料として応用されてきて いる。そして光学材料としては、単なる透明性の みならず、これまで以上に従来の透明性樹脂では 満足し得ない高度の機能が要求されている。

例えば、光学材料としての光ディスクの基板材料としては、ポリカーポネート樹脂、ポリメチルメタクリレート樹脂、ポリンクロへキシルメタクリレート樹脂、アルキルメタクリレートとメチルメタクリレート、スチレンまたは他の単量体との共重合体樹脂、高高い工ステル基を有するメククリル酸エステルを含む重合体、チーグラー・ナックー酸繁による共産合体(特別昭61-292601号公報)やメタセンス放繁によるテトランクロドデセン系炭化水素化合物による関連(共)重合体を水素を加して得られる重合体(特別昭60-26024 号公報)、あるいは極性置換基を有するノルボルネン

また、チーグラー・ナッター系触媒から得られるノルボルネン系炭化水素(共)重合体やメタセンス関環重合によるテトラシクロドデセン系炭化水準化合物の単独、またはノルボルネン系炭化水素 (共)重合体を水素添加して得られる重合体は、復屈折性、吸湿性および耐熱性の点においては改善されているものの、接着に関与する極性基をもたないため、記録順に対する接着性が劣るという欠点を有している。

また、毎性基を有するノルボルネン誘導体の関 環 (共) 重合体からなる光学材料は、極性基の存 在により記録層との接着性は改善されるものの、 がラス転移温度を高くするような極性医検絡を選 択すれば、飽和吸水率が高くなり、一方、飽和吸 水率を低くするような極性医検絡を選択すれば、 がラス転移温度が低くなってしまうため、高いが ラス転移温度と低吸水性の両者を共に潰足するこ とが困難であった。

さらに、ポリマーの構造に不飽和二重結合を含むため、長期の耐久性が懸念される問題を有して

誘導体の関環重合体または開発共重合体からなる 光学材料(特開昭62-19801 号公報、特開昭62-19802 号公報)が知られている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上述の光学材料は、特に光ディスタの基板材料として要求される低複屈折性、低吸湿性、機械的強度、配録層に対する接着性のすべてを満足するものではない。

何えば、複屈折性が大きいポリスチレン樹脂やポリカーポネート樹脂は、レーザー光による情報 再生時にエラーが多くなり、また吸湿性の大きいポリメチルメタクリレート樹脂は、まってなると共に、吸湿による記録膜の変質が生ずるおりなと共に、吸湿にポリンクロヘキシルメタクリレートとのトという問題は、ガラスに移皮が低いため耐熱性が大きく、一方スチレンの共産合体は復屈性が増大して光学的性質があったものとなる。

いる

以上のように、従来、十分な光学的性質、低吸 湿性、耐熱性および起級層に対する優れた接着性 (耐久性)を有する光学材料としては、好適なも のは殆ど得られていないのが現状である。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、優れた光学的性質、低吸湿性、および耐熱性を有する光学材料を提供することを目的とする。

本発明の光学材料は、下記一般式 (I) で表わされる少なくとも [種の化合物の重合体、または 抜化合物と他の共産合性モノマーとを重合させて 得られる重合体を、水素添加して得られる重合体 からなることを物徴とする。

- 股式(I)

(式中 Aおよび Bは水素原子または炭素数 1 ~18

特開平1-132626(3)

び 『の少なくとも 』つは水素原子および炭化水素 基から遠ばれる基以外の基、m は 0 または 1 であ る。 なお、R¹、R²、R²およびR⁴は炭素数 1 ~20の 炭化水素基、Z は炭化水素基またはハロゲンで置 換された炭化水素基、N はSiR²,D₀₋₇(R²は炭素数 1 ~10の炭化水素基、Dはハロゲン原子、-0COR² または-0R²、pは 0 ~ 3 の整数を示す)、n は 0 ~ 10の整数を示す。)

上記一般式 (I) において、mの値が 1 である テトランクロデセン誘導体の具体例としては、 8 - カルボキシメチルテトランクロ [4.4.0.

 $8 - \pi \nu^{\pi} + \nu^{\pi} + \nu^{\pi} + \nu^{\pi} + \nu^{\pi} + \nu^{\pi} + \nu^{\pi} = 1^{4.4.0}$.

- 8-メチル-8-カルボキシn-プロピルテト ランクロ [4.4.0.1***.1***] -3-ドデセン
- 8 メチル- 8 カルボキシイソプロピルテト ラシタロ [4, 4, 0, 1***, 1***] - 3 - ドデセン、
- 8-メチル-8-カルボキショーブチルテトラ シクロ[4,4,0,1*・*,1*・1*]-3-ドデセン、
- 8-メチル-8-カルボキシ sec-ブチルテト ラシクロ [4,4,0,1²⁻⁵,1⁷⁻¹⁰] ニ3ードデセン
- 8-メチル-8-カルボキシセーブチルテトラ シクロ [4, 4, 0, 1^{2+} , 1^{2+}] -3-ドアセン、
- 8 カルポキシブチルー 9 フェニルテトラシ クロ [4.4.0.1***.1***] - 3 - ドデセン、
- 8.9-ジカルボキシメチルテトラシクロ [4.4. 0.1^{3.5}.1^{7.16}] - 3 - ドデセン、
- 8 カルポキシンクロヘキンルテトランクロ [4.4.0.1 $^{3-5}$. 1^{7-10}] 3 ドデセン、
- 8 カルポキシ(4° t-ブチルシクロヘキシ

- 8 カルボキシエチルテトラシクロ $[4, 4, 0, 1^{t-14}]$ 3 ドデセン、
- 8 カルボキシn プロピルテトラシクロ [4. 4. 0. 1** *. 1** ** *] 3 ドデセン、
- 8 カルボキシイソプロピルテトラシタロ [4.4.0.1^{2・8}.1¹・1*] 3 ドデセン、
- 8 カルボキシロープチルテトラシクロ [4.4. 0.1^{3.3}.1^{7.10}] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシイソプチルテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{a_1} **, 1^{a_1} ** 1^{a_2} ** 1^{a_3} ** 1^{a_4} **) 3 ドデセン、
- 8 カルボキシ sec ブチルチトラシクロ [4. 4.0.1***.1****] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシ t ブチルテトラシクロ [4.4. $0.1^{2r.5}.1^{7r.16}$] 3 ドデセン、
- 8 カルボキシフェニルテトラシクロ [4,4,0,12** 5,1** **] 3 ドデセン、
- $8 \cancel{x} + \cancel{y} 8 \cancel{y} + \cancel{y} +$
- ル) チトラシクロ [4.4.0.1***.1***] 3 - ドデセン、
- 8-メチル-8-カルポキシシクロヘキシルテ トランクロ [4.4.0.1^{2・*}.1^{7・14}] -3-ドデ セン
- 8-メチル-8-カルボキシ(4'-t-ブチル シクロヘキシル) テトラシクロ [4.4.0.1^{2, 6}. 1^{7, 18}] 3-ドデセン、
- 8-カルポキシメンテルテトラシクロ [4,4,0. 1^{2s-5} , 1^{2s-5} , 1^{2s-1}] 3 ドデセン、
- 8-メチル-8-カルポキシメンチルチトラシ タロ [4,4,0,1²⁻⁸,1⁴⁻¹⁰] -3-ドデセン、
- 8 カルボキシボルニルテトラシクロ (4.4.0. 1^{3.6}.1^{7.10}] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルポキシボルニル [4, 4, 0, 1^{3, 5}, 1^{7, 10}] 3 ~ ドデセン、
- 8 カルボキシイソボルニル [4, 4, 0, 1^{s, s}, 1^{s, (s)}] 3 ドデセン、
- 8-x チルー 8- カルポキシイソポルニル [4. 4. 0. 1^{6} , 1^{7} , 1^{10}] 3 ドデセン、

- 8 カルボキシアダマンチル [4, 4, 0, 1¹**. [¹**¹*] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシアダマンチル {4, 4.0.1***,[7,1*] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシビシタロ [2, 2, 1] 2 ヘブ チル [4, 4, 0, 1^{to 1}, 1^{to 10}] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル 8 カルポキシピシクロ [2.2,1] - 2 - ヘプチル [4.4.0.1***.1****] - 3 -ドデセン
- 8 カルボキシテトラシクロ [4.4.0.1***. 1**1*] - 3 - ドアシル [4.4.0.1***.1**1*] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシテトラシクロ [4.4.0.12・4.1・1**] 3 ドデシル [4.4.0.12・5.17・18] 3 ドデセン、
- 8 カルボキシトリンクロ [5.2.1.0***] 8 - アンルー [4.4.0.1***.1***] - 3 - ドデ セン、
- 8-メチル-8-カルポキシトリシクロ [5.2. 1.0^{2.8}] -8-デシル [4.4.0.1^{2.3},1^{7.48}]

- ー3ードデセン、
- 8 カルボキシベンタシクロ [6.5.1.1^{3.6}.0^{3.7}.
 0^{3.13}] 4 ベンタデシル [4.4.0.1^{3.5}.
 1^{7.18}] 3 ドアセン、
- 8-メチル-8-カルポキシベンタシクロ [6, 5, 1, 1², 4, 0², 7, 0², 1²] -4-ベンタデシル [4, 4, 0, 1², 5, 1⁷, 1⁶] -3-ドデセン、
- 8 カルボキシトリンクロ [6.2.1.0***] 9 - ウンデシル [4.4.0.1***.1**!*] - 3 - ド デセン、
- 8 メチルー 8 カルボキシトリシタロ [6.2. 1.0^{3・1}] - 9 - ウンデシル [4.4.0.1^{3・5}. 1.^{3・1*}] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシベンタシクロ [6.6.1.1***. 0***、0****] - 4 - ヘキサデシル [4.4.0. 1***、1****] - 3 - ドデセン、
- 8-メチル-8-カルボキシベンタシタロ [6. 6.1.1***.0***.0****] -4-ヘキサデシル [4.4.0.1***.1***] -3-ドデセン、 8-アセトキシテトランタロ [4.4.0.1**.*.

- 1714 3 ドデセン、
- 8 シアノテトラシタロ [4, 4, 0, 1***, 1****] - 3 - ドデセン、
- 9-x+n-8-yr/++9y0 [4.4.0. $1^{2+3}.1^{2+19}$] -3-vr+y.
- 8-メチル-8-シアノテトラシクロ [4,4,0, $1^{2*},1^{7*},1^{7*}$] -3-ドデセン、
- 8.9-ジメチル-8.9-ジシアノチトラシクロ [4.4.0.1***.1***] -3-ドデセン、
- 8 カルバモイルテトラシクロ [4, 4, 0, 120°. [^{7, 18}] - 3 - ドデセン、
- $8-N-J チルカルパモイルテトランタロ(4.4.0、<math>1^{2\pi \cdot 5}, 1^{7\pi \cdot 10}$) -3-F デセン、
- $8 N, N \mathcal{Y} = \mathcal{F} n \mathcal{A} n \mathcal{M} \in \mathcal{A} n \mathcal{F} + \mathcal{F} \mathcal{V} \mathcal{F}$ $= [4, 4, 0, 1^{2^{n-1}}, 1^{n-1}] 3 \mathcal{F} \mathcal{F} \pm \mathcal{V},$
- N. N. N' . N' テトラメチルー8. 9 ジカルバ モイルテトランクロ [4. 4. 0, 1 ** *, 1 ** *] -3 - ドデャン
- 8-クロルテトランクロ [4.4.0.1***.1****] -3-ドデセン、

- 8 メチル- 8 クロルテトラシクロ [4.4.0. 1^{5,6}.1^{5,10}] - 3 - ドデセン、
- 8-クロロメチルカルボキシチトランクロ [4. 4.0.1***、1^{3.18}] - 3 - ドデセン、
- 8 ージプロムプロピルカルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{3, 5}, 1^{5, 15}] - 3 - ドデセン、
- 8 ジクロルプロピルカルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{1, 4}, 1^{7, 18}] - 3 - ドデセン、
- 8 クロロフェニルカルボキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2r} * $.1^{r-1}$ *] -3 ドデセン、
- 8 モノブロムフェニルカルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{1, 19}] 3 ドデセン、
- 8-トリプロムフェニルカルボキシテトラシクロ[4.4.0.1^{3.5}.1^{7.16}] 3-ドデセン、
- 8.9-ジクロルテトラシクロ [4.4.0.1³⁻⁴. 1⁷⁻¹⁴] - 3 - ドデセン、
- 8 プロムチトラシクロ [4, 4, 0, 1²1³, 1³1³] - 3 - ドデセン、
- 8 プロムメチルチトラシクロ [4.4.0.1***. 1^{7・1}*] - 3 - ドテセン、

- 8 トリプロムペンジルテトランクロ [4.4.0. 1***.[**:1] - 3 - ドデセン、
- テトランクロ [4.4.0.1***.1****] 3 ドデ セン- 8.9~ジカルボン酸無水物、
- 8.9-ジメチルーテトランタロ [4.4.0.1^{3.4}. 1^{7.14}] - 3-ドデセン-8.9-ジカルポン酸 無水物、
- テトラシクロ [4, 4, 0, [***, 1****] ー 3 ー Y デ センー 8, 9ージカルポン酸イミド、
- N-フェニルー5ーメチルテトラシタロ [4.4. 0.1° *.1° '°] - 3ードデセンー 8.9ージカ ルポン量イミド、
- 5-トリクロルシリルテトラシクロ [4.4.0, $1^{3\cdot 3}$, $1^{7\cdot 18}$] -3- Y デセン、
- 5-(ジメチルメトキシシリル). テトラシクロ [4.4.0.1***、1****] - 3-ドデセン、
- 8-(ジメチルアセチルシリル) チトラシクロ [4. 4. 8. 1** *. 1** **] - 3 - ドデセン、
- 5 カルポキシフュニルビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 カルボキシメチルビシクロ [2. 2. 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシブチルー 6 フェニルビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5.6-ジカルポキシメチルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシシクロヘキシルピシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 カルボキシー(4'-t-ブチルシクロへキ シル) ビシクロ [2,2,1] - 2 - ヘプテン、
- 5 メチル- 5 カルボキシシクロヘキシルビ シクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5-メチル-5-カルポキシ(4'-t-ブチル シクロヘキシル)ピシクロ [2.2.1] -2-ヘ ブテン、
- 5 カルボキシメンチルビシクロ [2.2.1] ~ 2 - ヘプテン、
- 5ーメチルーカルボキシメンチルビシクロ [2.

などが挙げられる。

上記一般式 (1) において、mの値が () である ビックロ [2.2.1] -2-ヘプテンの具体例として は、

- 5 カルボキシメチルピシクロ [2.2.1] 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシエチルピシクロ [2,2,1] 2 -ヘプテン、
- 5 カルボキシn プロピルピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシイソプロピルピシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシn-ブチルビシタロ [2,2,1] - 2 - ペプテン、
- 5 カルポキシイソブチルビシタロ [2, 2, 1] - 2 - ヘブテン、
- 5 ーカルポキシ secーブチルピシタロ [2.2.1]
- -2-ヘプテン、
 - 5 カルボキシ t ブチルビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 2.1] 2 ヘプテン、
- 5 カルボキシボルニルビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5-メチルー5-カルポキシポルニルビンクロ $\{2, 2, 1\}-2-$ ヘプテン、
- 5 カルボキシイソボルニルビシクロ [2,2,1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシアダマンチルピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 メテル- 5 カルポキシアダマンチルビシ タロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ チルービシクロ [2,2,1] - 2 - ヘブテン、
- 5 メチル- 5 カルボキシピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプチルーピシクロ [2.2.1] - 2 -ヘプテン、
- 5 ーカルポキシテトラシクロ〔4, 4, 0, 1° · · s.
- 1***] 3 ドデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプチン、
- 5ーメチルー5ーカルポキシテトラシクロ [4.

- 4.0.1^{2.3}.1^{7.10}] 3 ドデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘブテン、
- 5 カルボキシト 5 シクロ [5.2.1.0***] 8 - デシルーピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテ ン
- 5-メチル-5-カルボキシトリンクロ [5.2. 1.0^{2.4}] -8-デンルーピンクロ [2.2.1] -2-ヘプチン、
- 5 カルポキシベンタシクロ [6.5.1.1²· ⁴. 0. ²· ⁷.0⁴· ¹²] 4 ベンタデシルビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 カルボキシベンタシクロ [6. 5.1.1***, 0.***, 0** **] 4 ベンタデシルビシタロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 カルポキシトリンクロ [6.2.1.0***] 9 - ウンアシルピンクロ [2.2.1] - 2 - ヘブ テン、
- 5 メチル- 5 カルポキシトリシクロ [6.2. 1.0^{3・7}] - 9 - ウンデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- [2.1] ー 2 ーヘプテン、
- N, N, N', N' ーチトラメチルー 5, 6 ージカル パモイルピシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘブテン、
- 5-クロルビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 クロルビンクロ (2.2.1) 2 ヘプテン、
- 5 クロルメチルカルポキシビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 ジブロムプロピルカルボキシビシクロ〔2. 2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 クロルフェニルカルポキシビシクロ [2.2. [] - 2 - ヘプテン、
- 5 ーモノブロムフェニルカルポキシピシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 トリプロムフェニルカルポキシピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5,6-ジクロルビシクロ [2,2,1] -2-ヘプ

- 5 カルポキンペンタシクロ [6, 6, 1, 1², ⁴, 0, ², ³, 0², ¹⁴] 4 ヘキサアシルビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 カルボキシベンタシクロ [6. 6.1.1***.0.***、0****] 4 ヘキサアシルビシタロ [2.2.1] 2 ヘブテン、
- 5 アセトキシビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ テン、
- 5ーシアノビシクロ [2.2.1] 2 ヘプチン、
- 6 メチルー 5 シアノビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 シアノビシタロ [2.2.1] 2 ヘプテン
- ·5.6ージメチルー 5.6ージシアノピンクロ [2. 2.1] ー 2 ーヘプテン、
- 5 カルパモイルビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘ プチン、
- 5 N メチルカルバモイルビンクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5-N, N-ジェチルカルパモイルピシクロ [2.
- 5 プロムメチルビシクロ [2.2.1] 2 ヘ プチン、
- 5 プロムメチルビシタロ [2.2.1] 2 ヘ プテン、
- 5-トリプロムペンジルカルボキシビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- ビシタロ [2, 2, 1] ー 2 ーヘプテン・ 5, 6ージ カルポン酸無水物、
- 5.6-ジメチルピンクロ [2.2.1] -2-ヘプ テン-5.6-ジカルポン酸脈水物
- ビンクロ [2.2.1] 2 -ヘプテン- 5.6ージ カルボン酸イミド、
- N-フェニルー 5 -メチルピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテンージカルポン酸イミド、
- 5 ト リクロルンリルピンクロ [2, 2, 1] 2
- 5 (ジメチルメトキシシリル)ピシクロ [2.2.
- 1] -2-ヘプテン、
- 5 (ジメチルアセチルシリル) ピンクロ [2.2. 11 - 2 - ヘプチン

5 - トリメチルシリルビンクロ [2,2,1] - 2 -ヘプテン

などが挙げられる。

上記の一般式 (1) で表わされる化合物において、毎性保険器としては、得られる重合体が高いガラス転移温度と低い吸湿性を有することとなる点で、式 (CR₂)_aCOOR' で表わされるカルギン酸エステル基が好ましい。

また、カルボン酸エステル基はテトラシクロド アセン研導体1分子当たり1個であることが、得られる重合体の吸湿性が低くなる点で好ましい。

また、式(CH_{*})。COOR¹で示されるカルボン酸エステル基のうち、nの値が小さいものほど、得られる重合体のガラス転移温度が高くなるので好ましい。さらに、通常、式(CH_{*})。COOR¹においてはn = 0であることが、モノマーを合成する上で、また、得られる重合体に良好な特性が得られる上で好ましい。R¹は炭素数1~20の炭化水素基であるが、炭素数が多くなるほど重合体の吸湿性が小さくなるので好ましい。しかし、等られる重

れた低分子量の重合体を挙げることができる。

また、上記一般式(I)においてmがlである チトラシクロドデセン誘導体は、選択オレフィン 化合物と開環共重合して共重合体を形成すること も可能である。新かる環状オレフィン化合物の具 体例としては、シクロペンテン、シクロオクテン、 1.5-シクロオクタジエン、1,5,9-シクロドデカ トリエンなどのシタロオレフィン、ピシクロ [2. 2.1] - 2 - ヘプテン、トリシクロ [5.2.1.0**] - 8 - デカン、トリシクロ [5. 2. 1. 0°· 4] - 3 -デカン、トリシクロ [6, 2, 1, 0'・*] - 9 - ウンデ ゼン、トリンクロ [6.2.1.0'*] ー4ーウンデセ ン、チトラシクロ [4.4.8.1***.1****] - 3 - ド デセン、ペンタシタロ [6.5.1.1***.0***.0***] - 4 - ペンタデセン、ペンタシクロ [6, 6, 1, 1³ .*. 01-1.01-113 - 4 - ヘキサデセン、ペンタシクロ [6.5.1.1° 4. 0° 7.0° 12] -11-429942 などのポリンクロアルケン類を挙げることができ

上記のポリシクロアルケンは、共重合体の吸湿

合体のガラス転移基度とのパランスの点から、炭素数 1~4の額状炭化水素基、または炭素数 5 以上の(多)環状炭化水素基が好ましい。

さらに、カルボン酸エステル基が結合した炭素原子に炭素数 1~10の炭化水素基が覆接されているものが、得られる重合体のガラス転移程度を低下させずに吸湿性を低下させるので好ましく、特にメテル基が覆接されたものは、原料単量体を合成するのが容易な点で好ましい。

上記の一般式(1)で表わされる少なくとも1種の化合物の重合体を水素添加して得られる重合体を水素添加して得られる重合体を水素添加して得られる重合体を水素添加して得られる重合体により、水発明の光学材料が構成される。共重合体とされる場合において、当該共重合体に含有される一般式(1)の単量体の創合は、5モル%以上行ましくは20モル%以上である。そして共重合体としては、メタセン合における共産合性単量体としては、メタセンを合における共産合性単量体としては、メタセン体をによって制造量合し得る単量体および重合における共産合きを有する一部重合と表現に炎素一类素二重結合を有する一部重合

性を低下させ、かつ共重合体のガラス転移温度をコントロールするのに有用である。従って、テトラシクロデセンの単数またはビシクロヘプテンとの共重合体のガラス転移温度が高くて熱分解温度に近く、あるいはそれ以上である場合には、シクロオレフィンと共重合させることにより、ガラス転移温度を、実際に成形を容易になし得る温度にまで低下させることができる。

また、得られる重合体のガラス転移温度が低くて 100 で以下の場合には、ポリンクロアルケンを共重合させることによって、重合体の吸湿性を低くし、またガラス転移温度を上げることができる。また、一般式(I)で表わされる化合物は、ポリブタジェン、ポリイソプレン、ステレンーブタジェン共重合体、エチレンープロピレン非共役ジェン共重合体、エチレンープロピレン非共役ジェン共重合が、ポリノルボルネン、ポリペンテナマーなどの重合体の主題に炭素ー炭素二重結合を含んだ不飽和炭化水果系ポリマーと共重合することもできる。

上紀のようにして得られる(共)重合体は飽和

吸水平が 1.8%以下、ガラス転移温度が 100 で以上のものが好ましい。飽和吸水率は 1.2%以下であることがより好ましく、0.8 %以下が最も好ましい。ガラス転移温度は 120 で以上のものがより好ましい。

閉選(共)重合体を製造する際に用いられるメタセシス触媒とは、過常(例W、Mo およびRc の化合物から遅ばれた少なくとも1種と、例デミングの周期律表「A、『A、『A、『B、『A、『Aあるいは『B 族元素の化合物で少なくとも1つの元素一炭素結合あるいは元素一水素結合を有するものから遅ばれた少なくとも1種との組合せからなる触媒であるが、触媒活性を高める添加剤を加えたものであってもよい。

(A成分として適当なW、Mo あるいはRe の化合物は、これらのハロゲン化物、オキシハロゲン化物、アルコキシド、カルボン酸塩、 (オキシ)アセテルアセトネート、カルボニル静体、アセトニトリル錯体、ヒドリド静体、およびその誘導体、あるいはこれらの組合

するものあるいはこれらの水素化物である。具体 的な例としては、n-CaHali、n-CaHaaRa、CaHaNa、 CHaNgi, CaHaNgBr, CHaNgBr, n-CaHaNgCi, (C.H.) Al t-C.H.MRCI, CH. CHCH.MRCI, (C2H3) 2Za (C2H3) 2Ed C2Zn (C2H3) 4 (CH3) 3B (C2H3) 3B (a-C4H2) 3B (CH3) 3A1 (CH3) 2A1C1 . (CH2) A12C12 CH4A1C12 (C2H2) A1 . LiAl (CaHa) a (CaHa) aAl-0 (CaHa) a (CaHa) aAlCl , CaBaalCla (CaRa) aATH, (iso-CaRa) aATH, (C.H.) A10C.H. (iso-C.H.) A1 (C.H.) A1, C1. (CH,), Ga, (CH,), Sn, (n-C,H,), Sn, (C,H,), SiH, (n-CaH, a) aA1 (n-CaH, a) aA1 LiM , RaH, BaHa, NeBH。、AlH』、LiAIH。、BTH。および TiB。などが挙 げられる。また反応によってこれらの化合物を生 成する2種以上の化合物の混合物を用いることも できる。

特に好ましいものの例としては、(CH₂);Al、(CH₂);AlCl₂、(CH₃);AlCl₂、CH₃AlCl₂、(C₂H₃);AlCl₁、(C₂H₃);AlCl₁;alCl₁。、C₂H₃AlCl₂、(C₂H₃);AlOC₂H₃、

せであるが、WおよびMo の化合物、特にこれらのハロゲン化物、オキシハロゲン化物およびアルコキシハロゲン化物が重合活性、実用性の点から好ましい。また反応によって上記の化合物を生成する2種以上の化合物の混合物であってもよい。これらの化合物は適当な精化利例えばP(CeHe)s、CeHeB などによって緑化されていてもよい。

具体的な何としてはNC1。、NC1。、NC1。、NBr。、NFe、NIe、NoC1。、NoC1。、NoC1。、ReC1。、NOC1。、NoC1。、ReC1。、NOC1。、NoC1。、ReC1。、NOC1。、NoC1。、ReC1。、NOC1。、NoC01。、ReC01。 、No(OCaHa)。、NOC0。、No(OCaHa)。、NOC0。、No(OCaHa)。、NOC0。、NoC00。 、Re。(CO)。 、ReOBra・P(CaHa)。、NC1。・P(CaHa)。、NC1。・P(CaHa)。、NC1。・CCHaCN)。などが挙げられる。また上記のうち特に好ましい化合物としてNoC1。、No(OCaHa)。C1。、NC1。、NC1。、NOC0。 、NOC1。、NOC0。 、NOC1。、NOC0。 、NOC1。 、NOC0。 、NOC1。 、NOC0。 、NOC1。 、NOC1。 、NOC0。 、NOC1。 、NOC1。 、NOC0。 、NOC1。 、NOC0。 、NOC1。 、NOC1。 、NOC0。 、NOC1。 、NOC0。 、NOC0。 、NOC0。 、NOC0。 、NOC0。 、NOC1。 、NOC0。 、NOC0。 、NOC0。 、NOC0。 、NOC0。 NOC0。 NOC

い成分として適当な化合物は周期律表のIA、IA、IB、IIA、IVAまたはIVB接元素の化合物であって少なくとも一つの元素──炭素接合を有

(C₂H₄)₂AlCH 、(C₃H₇)₄Al 、(iso-C₄H₈)₃Al 、 (iso-C₄H₈)₂AlH、(C₆H₁₇)₄Al、(C₆H₁₇)₃Al、 (C₆H₈)₃Al などを挙げることができる。

(A)成分と(A)成分の重的関係は金属原子比で(A): (B)が1:1~1:20、好ましくは1:2~1:16 の範囲で用いられる。

上記の()および()の二成分から類裂された触媒は、通常本発明の光学材料をえるための重合反応において高い活性を有するが、望まれる場合には更に次に挙げるような()成分(活性化剤)を添加することによって、一層高活性な触媒を得ることもできる。

(D成分としては各種の化合物を使用することができるが、特に好適に使用される化合物には次のものが含まれる。

(1)単体ホウ素、BP₂、BC1₃、B(0-a-C₄H₂)₃、 (C₂H₂O₃)₃、BF、B₂O₃、H₃BO。 などのホウ素の 非有機会属化合物、Si(OC₂H₂)₄などのケイ素の 非有機会属化合物、

(2)アルコール類、ヒドロパーオキシド類およびパ

ーオキシド気、

(3) 木。

(4) 酸素、

- (5)アルデヒドおよびケトンなどのカルポニル化合 物およびその重合物、
- 伯エチレンオキシド、エピクロルヒドリン、オ中 セタンなどの亜北エーテル類、
- (7) N, Nージエチルホルムアミド、N, Nージメチ ルアセトアミドなどのアミド類、アニリン、モ ルホリン、ピペリダンなどのアミン概およびア ゾベンゼンなどのアゾ化合物。
- (21) Nーニトロソジメチルアミン、Nーニトロソジ フェニルアミンなどのNーニトロソ化合物、
- (9)トリクロルメラミン、N-クロルサクシノイミ ド、フェニルスルフェニルクロリドなどの S-Clまたは W-Cl基を含む化合物 などが会まれる。

また、匈成分と匈成分の量的関係は、添加する (4) 成分の機種によってきわめて多様に変化するた め一律に規定することはできないが、多くの場合

ン、ジクロルエタン、ヘキサメチレンジプロミド、・ 酢酸ロジウム、クロロトリス(トリフェニルホス クロルペンセンなどのハロゲン化アルカン、アリ ールなどの化合物、酢酸エチル、プロピオン酸メ チルなどの飽和カルボン酸エステル類などが挙げ られる。

メタセシス順連番合で答られる重合体の水楽派 加反応は通常の方法によって行なわれる。この水 素添加反応において使用される触媒は、通常のオ レフィン性化合物の水素添加反応に用いられてい るものを使用することができる。

例えば、不均一系触媒としては、バラジウム、 白金、ニッケル、ロジウム、ルチニウムなどの触 **媒物質を、カーポン、シリカ、アルミナ、チタニ** アなどの担体に担待させた固体触媒などが挙げら

また、均一系触媒としては、ナフテン酸ニッケ ル/トリエチルアルミニウム、ニッケルアセチル アセトナート/トリエチルアルミニウム、オクテ ン酸コパルト/n~ブチルリチウム、チタノセン ジクロリド/ジェチルアルミニウムモノクロリド、 (C)/(A) (モル比) が 0.005~10、好ましくは0.05 ~1.0 の範囲で用いられる。

得られる関準(共)置合体の分子量は、触塩の 種類および漢皮、葉合温皮、熔煤の種類および量 並びに単量体濃度などの反応条件を変えることに よって調節することが可能であるが、より好まし くは、αーオレフィン類、 α, αージオレフィン 葉、またはアセチレン類などの分子内に少なくと も1つの炭素間二重結合または炭素間三重結合を 有する化合物あるいは塩化アリル、酢酸アリル、 トリメチルアリロ中シランなどの極性アリル化合 物の選当量を反応系に添加することにより期節さ ns.

重合反応において用いられる診察としては、例 えばペンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタン、 ノナン、デカンなどのアルカン類、シクロヘキサ ン、シクロヘプタン、シタロオクタン、デカリン、 ノルポルナンなどのシクロアルカン類、ペンゼン、 トルエン、キシレン、エチルペンゼン、クメンな どの芳香族化合物、クロルブタン、ブロムヘキサ

フィン) ロジウムなどのロジウム触媒などを挙げ ることができる。

水素添加反応は、常圧~300 気圧、好ましくは 3~150 気圧の水素ガス雰囲気下において、0~ 180 ℃、好ましくは20~150 ℃で行なうことがで **きる**-

このように水素添加することにより、得られる (共) 重合体は優れた熱安定性を有するものとな り、その結果、成形加工時や製品としての使用時 の加熱によってその特性が劣化することがない。 |水素添加率は、通常、50%以上、好ましくは70% 以上、さらに好ましくは80%である。水素添加率 が50%未満の場合には、熱安定性の改良効果が小 さい。

本発明の光学材料は、公知の酸化防止剤、例え は 2.6ージーtーブチルー4ーメチルフェノール、 2.2' ージオキシー3.3' ージーtーブチルー5.5' ー ジメチルジフェニルメタン、フェニルーβーナフ チルアミン、あるいは紫外線吸収剤、例えば 2.4

ージヒドロキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ーメトキシベンゾフェノン、2 ーヒドロキシー4ーメトキシー2 ーカルボキシベンゾフェノンなどを添加することによって安定化することができる。また加工性を向上させるために滑利などの従来樹脂加工において用いられている添加剤を添加することもできる。

本発明の光学材料は、種々の公知の成形手段を 適用して光学製品とすることができる。すなわち、 射出成形法、圧縮成形法、押出し成形法などを利 用することができる。

本発明による元学材料には、その表面に、無硬化法、素外線硬化法、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などの方法により、無機化合物、ションカップリング剤などの有機シリコン化合物、アクリル系モノマー、ビニルモノマー、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ファ素系樹脂、シリコーン樹脂などをハードコートすることにより、耐熱性、元学特性、耐薬品性、耐摩耗性、透過性などを向上させることができる。

このポリマー20gを400 配のトルエンに溶解し、 ナフテン酸ニッケル (ニッケル濃度 5 %) 25gと トリエチルアルミニウムの濃度 1 M/ 4 のトルエ ン溶液64型を加え、水素ガス圧を50㎏/cm² 仕込 んで60 にで15時間水素添加反応させた。

得られた重合体を塩酸酸性の大通測量のメタノ ール中に往ぎ、触媒を分解除去して重合体を回収 し、さらに乾燥した。 本発明の光学材料の用途は特に制限されるものではなく、広い範囲にわたって使用することができ、例えば、一般カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、望遠鏡用レンズ、レーザービーム用レンズなどのレンズ、光学式ビデオディスク、オーディオディスク、文書ファイルディスク、メモリディスクなどの光ディスクに特に好適に使用することができる。

(果依)

本発明の光学材料は、一般式 (I) で表わされる化合物の重合体または共重合体の水素添加物よりなるものであるため、優れた光学的特性すなわち高い透明性と低複屈折性を有すると共に優れた耐熱性および大きな機械的強度を有し、しかも十分な耐湿性を有し、さらに良好な成態性を有する。 (実施例)

以下、本発明の実施例について述べるが、本発 明がこれらに限定されるものではない。

実施例 1

宣素雰囲気下において、窒素値換した反応容器

得られたポリマーを 300 セでプレス成形して試験片を作製し、この試験片について、辞特性を測定した。結果を第1 表に示す。

実施例 2

モノマーとして構造式 (2) で示される 8 - メ チルー 8 - カルポキシメチルテトラシクロ [4.4. 0.1^{2・5}.1^{7・18}] - 3 - ドデセン50 g を用いたほか は実施例 1 と同様にして、固有粘度(7 ina) 0.56 dd/g(クロロホルム中、30 で、濃度 0.5 g/dd) のポリマーを得、これに実施例 1 と同様にして水 乗添加反応を行って置合体を得た。

この重合体を実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に結特性を測定した。

試験結果を第1表に示す。

実施例 3

モノマーとして構造式 (2) で示される 8 - メ チルー 8 - カルポキシメチルテトラシクロ {4,4, 0.1***、1**** } - 3 - ドアセン 42,5 gと、構造 式 (4) で示される 5 - メチルー 5 - カルポキシ ンクロヘキシルビシクロ [2,2,1] - 2 - ヘプテ ン 7.5gとを用い、実施例1と同様に関連重合を 行って固有粘皮0.73 d/g のポリマーを得た。

このポリマー50gをテトラテトラヒドロフラン1000 試に溶解し、Rh 濃度が2%の Rh/C触媒1.0gを用い、水素ガス圧 140㎏/ca²、温度120でで7時間反応させ、水浴率70%の重合体を得た。触媒を違別し、重合体を凝固させて回収し、実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に指特性を例定した。試験結果を第1表に示す。実施例4

モノマーとして構造式(2)で示される8-メ チル-8-カルボキシメチルチトランクロ [4.4. 0.1^{2.3}.1^{7.10}] -3-ドデセン 40 gと、構造式 (5) で示されるシクロペンテン40 gとを用い、 同様に開発量合を行って固有粘度0.74*位*/gのポ リマーを得た。

このポリマーについて実施例3と同様にして水 素添加を行い、水添率70%の重合体を調製し、実 施例[と同様に成形加工して試験片を作製し、同 様に精特性を測定した。試験結果を第1表に示す。

(6) で示される8-メチルテトランタロ [4.4.0.1***.1**1*] - 3-ドデセンを三塩化ルテニウム水和物触媒を用い、n-ブタノール溶媒中で反応させて開環重合物を合成し、実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に若特性を測定した。試験結果を第1表に示す。

比较例 4

比較例3で合成した重合体をテトラヒドロフラン熔媒中において、Pd濃度が2%のPd/ケイソウ土触媒で水素がス圧 50Kg/cm⁸の条件で水溶重合体を顕製した。水溶率は90%であった。触媒を被別し、重合体を疑問させて回収した。実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に静特性を例定した。試験結果を第1表に示す。

以上において使用したモノマーの構造式は、次 のとおりである。

構造式(1)

比较例 1

構造式(3)で示される5ーカルボキシメチルーピンクロ[2.2.1]ー2ーへプテンをモノマーとして用い、実施例1で用いた六塩化タングステンートリイソブチルアルミニウムーパラアルデヒド放業および分子量調整剤として1ーへキセンを用いて実施例1と同様にして固有粘度(マias)0.56 d/g(クロロホルム中、30 で、濃度 0.5 g/d)のポリマーを得、これを水素添加反応を行わずに実施例1と同様に成形加工して試験片を作成し、同様に時特性を測定した。

試験結果を第1表に示す。

比較例 2

比較例1と同じ構造の固有結度0.74位/gのポリマーを実施例1と同様の条件で水素添加し、水添率90%の重合体を顕製し、実施例1と同様に同様に成形加工して試験片を作製し、指特性を測定した。試験結果を第1表に示す。

比較例3

モノマーとして衝性置換基を有しない構造式

構造式(2)

構造式(3)

構造式(4)

構造式(5)



構造式(6)

なお、試験片の精特性の測定方法は次のとおり である。

ガラス転移温度

定要無量計 (DSC)により、窒素雰囲気下において 10/分の昇温速度で満定した。

趋和吸水率

試料を水中に受して試料に水を吸収させ、平衡 状態に到達した後の試料の重量 w』を測定し、そ の後、この試料を乾燥した産素気液下で 200 ℃に 加熱し、これによって放出された水分量 w』をカ ールフィッシャー法によって定量し、次式によっ で飽和吸水率を算出した。

資屈折值

エリプソメーターによって測定した。

水素添加率

H-NMRを用い、試験片重合体のオレフィン性プロトンの消失割合を測定した。

光劣化性

厚さ 1 mmの試験片をフェードメーターによりカーポンアーク型の光を 100時間限射した後の試験 片の着色状態を調べた。

接着性

第1表から明らかなように、本発明に係る(共) 重合体によれば、優れた光学的性質、低吸極性、 耐熱性および耐光性を有する光学材料を提供する ことができる。

第 1 表

実施例	水 楽添加率	ガラス転移温度 (セ)	飽和吸水率 (%)	先線透過率 (%)	複印折 (nm)	光劣化	接着性
実施例1	80	172	0.50	88	20以下	なし	0
実施例 2	80	188	0.35	90	20以下	なし	0
実施例3	70	154	0.32	90	20以下	なし	0
実施例 4	70	146	0.30	89	20以下	なし	0
比較例 1	0	78	1.95	88	20以下	黄変	0
比較例 2	90	52	1.85	90	20以下	なし	0
比較例3	0	205	0. 15	90	20以下	黄変	×
比較例 4	90	185	0.15	. 90	20日下	なし	×

手 裱 補 正 書(自発)

平成1年1月25日

特許庁長官 吉田 文 穀 駁

1.事件の表示

特職昭 6 2 - 2 8 8 5 2 8 号

2.発明の名称

光 学 材 料

3. 補正をする者

事件との関係 特許出職人

住 所 東京都中央区築地二丁目11番24号

名 称 (417) 日本合成ゴム株式会社

4.代 理 人

€101

住 所 東京都千代田区神田駿河台三丁目3番地 五明館ビル

氏 名 (7875) 弁理士 大 井 正 彦(電 話 293-2971



5. 補正の対象

明福書の発明の詳細な説明の描

- 6.補正の内容
- (1) 明細書第8頁第2行を下記のように訂正する

-11-ベンタデセン、ジシクロベンタジェン、ベンタンクロ [6.5.1.1 2* 0 .0 2* 1 .0 2* 1] -ベンタデカー 4,11-ジェン、上記一般式(1) において m=0 の化合物などのポリンクロアルケン類を挙げることができる。」

- (3) 同第33頁第1行を下記のように訂正する。 「ン、塩化メチレン、ジクロルエタン、ヘキサメ チレンジブロミド、」
- (4) 同第33頁第4行を下配のように訂正する。 「チルなどの飽和カルボン酸エステル類およびエ ーテル類などが挙げ」
- (5) 同第39頁第3行を下記のように訂正する。 「このポリマー50gをテトラヒドロフラン」
- (6) 岡第40頁第1行乃至第19行間を下記のように 訂正する。

「実施例5

構造式 (4) で示される5ーカルポキシシクロ ヘキシルビシクロ [2.2.1] -2-ヘプテンをモノ マーとして用い、実施例1で用いた六塩化タング ステンートリインプチルアルミニウムーパラアル 「1 ** *. 1 ** **] - 3 - ドデセン、」

(2) 両第25页第2行乃至第19行間を下記のように 打正する。

「また、上記一般式(!)においてmが1である チトラシクロドデセン誘導体は、ガラス転移点の 高い重合体が得られる点でm= [のものより好す しく、環状オレフィン化合物と関環共産合して共 重合体を形成することも可能である。新かる環状 オレフィン化合物の具体例としては、シクロペン テン、シクロオクテン、 1.5-シクロオクタジエ ン、 1.5.9-シクロドデカトリエンなどのシクロ オレフィン、ビシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、 トリシクロ [5.2.1.0***] - 8 - デセン、トリシ クロ [5. 2. 1. 0º・º] ー3ーデセン、トリンクロ [6. 2.1.0 ** *] - 9 - ウンデセン、トリシクロ [6.2. 1,01・1] -4-ウンデセン、テトラシクロ [4.4.0. 1***、1** 1*] -3-ドデセン、ペンタシクロ [6.5. 1.13・1.03・1.05 13] -4-ペンタデセン、ペンタ シクロ [6.6.1.12.8.02.7.00.14] - 4 - ヘキサ デセン、ペンタシクロ [6.5.1.1***.0***.0****]

デヒド触媒および分子量調整剤として1-ヘキセンを用いて実施例1と同様にして固有粘度(マ・ロット)が 0.70 dd/g(クロロホルム中、30 t、濃度 0.5g/dd) のポリマーを得た。

このポリマーを実施例1と同様の条件で水素添加し、水添率95%の重合体を期製し、実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、静特性を選定した。試験結果を第1次に示す。

比較例1

実施例 5 と同じ機造の固有粘度が 0.56 成/g (クロロホルム中、30 ℃、濃度 0.5 g/d2) のポリマーを得、これを水無添加反応を行わずに実施例1 と同様に成形加工して試験片を作成し、同様に搭令性を測定した。試験結果を第1 表に示す。 比较例 2 」

- (7) 同第41頁第7行を下記のように訂正する。 「比較例3」
- (8) 同第41頁第8行中「比較例3」を「比較例2」 と訂正する。
- (9) 阿第45頁の第1表を別紙のように訂正する。

第1.表

実施例	水 業添加率	ガラス転移温度 (で)	飽和吸水率 (%)	光線透透率 (%)	復屈折 (am)	光劣化	接着性
実施例 1	80	172	0.50	88	20以下	なし	0
実施例 2	80	188	0.35	90	20以下	なし	0
実施例 3	70	154	0. 32	90	20以下	なし	0
実施例 4	70	146	0.30	89	20以下	なし	0
実施例 5	96	90	0. 27	90	20以下	なし	0
比较例 1	0	78	1. 95	8.8	20日下	黄変	0
比较例 2	0	205	0. 15	90	20日下	黄変	×
比較例3	90	185	0. 15	90	20以下	なし	×